

2018年5月10日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20

ディーアイシービル

DIC「ケミカルマテリアル Japan 2018」に出展

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、パシフィコ横浜で開催される「ケミカルマテリアル Japan 2018」に出展します。同展は、社会基盤を支える化学の力を発信し、顧客とメーカーをつなぐ情報交流の場とすることを目的とした、株式会社化学工業日報社が主催する初めての展示会です。エレクトロニクスや食品、医療など幅広い分野を対象に、素材のみならず設備や物流に至るまで多岐にわたり出展されます。

当社は、独自の成形加工や塗工、高分子設計などの技術を用いた次世代技術について、技術情報および導入事例、今後の可能性を示すパネル展示に加えて、「触れる、味わう、見る」ことができる体感コーナーを出展します。どうぞ、当社ブースにお越しください。

以上

【展示会概要】

日時 : 5月17日(木)、18日(金) 9:00~17:00

場所 : パシフィコ横浜 ホールD
横浜市西区みなとみらい 1-1-1

DIC ブース : A-11

公式 HP : <http://www.cdsympo.com/cmj2018/index.html>



【展示概要】

- 高い塗工技術によりシート化した、快適な保温と高い加工性を有する蓄熱シート「CNシート」
- 独自成形によるメンブレンの給気技術により、飲料をまるやかにする「Ni-Tron サーバー」
- 高分子設計とコンパウンド技術を生かし、見えないものを可視化する「近赤外線発光樹脂」



D I C ブースイメージ